

登録特許および公開特許一覧表

	発明名称	出願人	公開番号(年月日)	特許登録番号(年月日)
12	全固体薄膜電池、その製造方法およびその製造装置	RITE 住友電気工業株式会社	2009-064667 (平成21年03月26日)	
13	新規ガス分離膜およびその製造方法ならびにそれを用いるガス処理方法	RITE	2009-082850 (平成21年04月23日)	
14	クロストリジウム・ケルベリのジアホラーゼ遺伝子およびその利用	RITE 三重大学	2009-089649 (平成21年04月30日)	
15	ピュアシリカゼオライトの製造方法	RITE	2009-114007 (平成21年05月28日)	
16	高圧ガスから二酸化炭素を回収する方法及び水性組成物	RITE	WO2009/066754 (平成21年05月28日)	
17	脂肪酸アルキルエステルおよび/またはグリセリンの製造方法およびその製造設備	RITE 日本触媒株式会社	WO2009/081836 (平成21年07月02日)	
18	L-グルタミン酸の製造方法	RITE	2009-148222 (平成21年07月09日)	
19	脂肪酸アルキルエステルおよび/またはグリセリンの製造方法およびその製造設備	RITE 日本触媒株式会社	2009-155476 (平成21年07月16日)	
20	モールド材およびモールド成型体	RITE パナソニック株式会社	2009-167306 (平成21年07月30日)	
21	新規カロテノイド	RITE	2009-179566 (平成21年08月13日)	
22	高分子膜およびその製造方法	RITE	2009-185118 (平成21年08月20日)	
23	コリネ型細菌形質転換体及びそれを用いるブタノールの製造方法	RITE	2009-183259 (平成21年08月20日)	
24	ガス分離方法及びガス分離装置	RITE	2009-189929 (平成21年08月27日)	
25	複合体およびその製造方法	RITE	2009-189934 (平成21年08月27日)	
26	誘電積層体の製造方法及び得られた誘電積層体を用いた粒子状炭素化合物除去装置	RITE	2009-190008 (平成21年08月27日)	
27	単結晶SiCの成長方法	RITE 株式会社エコトロン	WO2009/107188 (平成21年09月03日)	
28	ガス中の二酸化炭素を効率的に吸収及び回収する水溶液及び方法	RITE	WO2009/110586 (平成21年09月11日)	
29	破砕脱水装置および脱水袋	RITE 島産業株式会社	WO2009/113145 (平成21年09月17日)	
30	生ゴミ破砕脱水装置および脱水袋	RITE 島産業株式会社	WO2009/113133 (平成21年09月17日)	
31	二酸化炭素回収装置及び方法	RITE	2009-214089 (平成21年09月24日)	
32	ガス中の二酸化炭素を効率的に吸収及び回収する水溶液及び方法	RITE	2009-213972 (平成21年09月24日)	
33	ガス中の二酸化炭素を効率的に吸収、脱離回収する水溶液及び方法	RITE	2009-213974 (平成21年09月24日)	
34	CO2分離剤、及びCO2の選択的分離方法	RITE	2009-214101 (平成21年09月24日)	
35	複合膜およびその製造方法	RITE	2009-241006 (平成21年10月22日)	
36	イソプロパノール生産能を有するコリネ型細菌の形質転換体	RITE 本田技研工業株式会社	WO2009/131040 (平成21年10月29日)	
37	微生物の培養方法ならびに培養装置、生物的水素製造方法および燃料電池システム	RITE シャープ株式会社	2009-261401 (平成21年11月12日)	
38	微生物を用いた連続水素生成方法	RITE シャープ株式会社	2009-273372 (平成21年11月26日)	
39	D-キシロース利用機能が向上したコリネ型細菌形質転換体	RITE	WO2009/154122 (平成21年12月23日)	